(19)日本国特許庁(JP)

G02F 1/125

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-228450 (P2001 - 228450A)

(43)公開日 平成13年8月24日(2001.8.24)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

G02F 1/125 テーマコード(参考)

2H079

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号 🕆

特願2000-40793(P2000-40793)

(22)出顧日

平成12年2月18日(2000.2.18)

(71)出願人 000005223

宫土通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(72)発明者 杉山 昌樹

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 含土通株式会社内

(74)代理人 100075384

٠.,

弁理士 松本 昂

Fターム(参考) 2H079 AA04 BA02 BA06 CA07 DA03

DA27 EA03 EA05 EA21 EB13

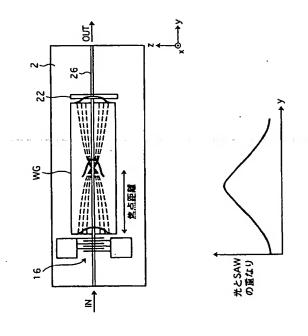
EB23 HA08 HA11 JA07 KA06

(54) 【発明の名称】 音響光学チューナプルフィルタ

(57) 【要約】

【課題】 本発明は音響光学チューナブルフィルタ(A OTF)に関し、良好な特性を得るのに適した表面弾性 彼の導波構造を有するAOTFの提供が課題である。

【解決手段】 本発明によるAOTFは、光導波路26 と光導波路に関連して伝搬する表面弾性波の導波構造W Gとを備えており、表面弾性波の導波構造は表面弾性波 の伝播方向に垂直な方向に対して概ね放物線状の音速分 布を有している。



(a)

9

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光導波路と上記光導波路に関連して伝搬する表面弾性波の導波構造とを備えた音響光学チューナブルフィルタであって、

上記表面弾性波の導波構造は表面弾性波の伝搬方向に垂 直な方向に対して概ね放物線状の音速分布を有している ことを特徴とする音響光学チューナブルフィルタ。

【請求項2】 請求項1に記載の音響光学チューナブルフィルタであって、

上記表面弾性波の導波構造は、基板と、上記基板におけ 10 る音速を変化させる拡散物質とを含み、

上記拡散物質の濃度分布に従って上記音速分布が設定されることを特徴とする音響光学チューナブルフィルタ。

【請求項3】 請求項1に記載の音響光学チューナブルフィルタであって、

上記表面弾性波の導波構造は、基板と、上記基板上に形成された薄膜ガイドとを含み、

上記薄膜ガイドの厚みの分布又は密度の分布に従って上 記音速分布が設定されることを特徴とする音響光学チュ ーナブルフィルダ。

【請求項4】 請求項1に記載の音響光学チューナブルフィルタであって、

表面弾性波の励振手段を更に備え、

上記励振手段及び上記光導波路は上記表面弾性波の導波 構造の概ね中央に位置することを特徴とする音響光学チューナブルフィルタ。

【請求項5】 請求項1に記載の音響光学チューナブルフィルタであって、表面弾性波の励振手段を更に備え、上記光導波路は上記表面弾性波の導波構造の概ね中央に位置し、上記励振手段は上記表面弾性波の導波構造の中 30 央とは異なる位置に位置することを特徴とする音響光学チューナブルフィルタ。

【請求項6】 請求項5に記載の音響光学チューナブルフィルタであって、

上記励振手段は異なる周波数で発振する第1及び第2の インターディジタルトランスデューサを含み、

上記第1のインターディジタルトランスデューサにより 励振される表面弾性波の伝搬方向と上記第2のインターディジタルトランスデューサにより 励振される表面弾性 波の伝搬方向は逆であることを特徴とする音響光学チューナブルフィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は音響光学チューナブルフィルタ(AOTF)に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、光導波路及びこの光導波路に関連して伝搬する表面弾性波(SAW)の導波構造を基板上に有する音響光学チューナブルフィルタが知られている。例えば、光の復屈折性を有するしiNbO』基板上にT

i、を熱拡散することによって、音響光学チューナブルフィルタに適した光導波路を得ることができる。また、その光導波路に関連して表面弾性波を伝搬させるために、インターディジタルトランスデューサ(IDT)が基板上に形成される。IDTにより発生した表面弾性波はSAWガイドによって予め定められた経路を伝搬し、SAW吸収体によって吸収されて熱に変換される。

【0003】表面弾性波が光導波路に関連して伝搬することによって、表面弾性波の周波数及び光導波路の複屈折に応じて決定される特定波長の光に関してTEモードからTMモードへのモード変換或いはこれと逆のモード変換が行われる。従って、このモード変換された光を偏光ビームスプリッタ等の特定の手段によって取り出すことによって、波長分割多重された複数チャネルの光信号を選択光と非選択光とに分けることができる。選択光の波長は表面弾性波の周波数に依存するので、選択光の波長は表面弾性波の周波数によってチューナブルとなる。【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところで、光導波路に よって導波される光と導波構造によって導波される表面 弾性波との相互作用の効率を高めるために表面弾性波の 導波構造の幅を広げると、表面弾性波がマルチモードで 伝搬し、モード毎に伝搬速度が異なってしまう(モード 分散)。その結果、伝搬中に信号波形が歪んでしまうことになる。また、音響光学フィルタのように光と表面弾 性波の相互作用を利用したデバイスにあっては、モード 毎に選択光の中心波長が異なり、波長特性の劣化を招く ことがある。

【0005】表面弾性波の導波構造の幅を狭くしてシングルモードにすれば、モード分散はなくなる。しかし、IDTで発生する表面弾性波のパワー分布が導波構造の伝搬モードに良好に適合するとは限らず、発生した表面弾性波の一部が漏洩モードとなって導波構造の内外を伝搬する。その結果、IDTと導波構造の結合効率が低くなって駆動電力が増大したり、漏洩モードとなった表面弾性波が特性に悪影響を及ぼすことがある。

【0006】一方、音響光学チューナブルフィルタで多数の波長を同時に選択する場合には、波長数に応じて消費電力が大きくなる。その結果、IDTの電極やSAW吸収体での発熱が増大し、温度の不均一によって波長特性が悪化する恐れもある。

【0007】よって、本発明の目的は、良好な特性を得るのに適した表面弾性波の導波構造を有する音響光学チューナブルフィルタを提供することにある。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明によると、光導波路と光導波路に関連して伝搬する表面弾性波の導波構造とを備えた音響光学チューナブルフィルタが提供される。表面弾性波の導波構造は表面弾性波の伝搬方向に垂 50 直な方向に対して概ね放物線状の音速分布を有してい

-2-

40

10

20

3

る。

【0009】この構成によると、表面弾性波の導波構造が表面弾性波の伝搬方向に垂直な方向に対して概ね放物線状の音速分布を有しているので、表面弾性波の伝搬定数のモード依存性が小さくなり、モード分散が小さくなる。その結果、良好な特性を得るのに適した表面弾性波の導波構造を有する音響光学チューナブルフィルタを容易に提供することができる。

【0010】望ましくは、表面弾性波の導波構造は、基板と、基板における音速を変化させる拡散物質とを含み、拡散物質の濃度分布に従って音速分布が設定される。

【0011】あるいは、表面弾性波の導波構造は、基板と、基板上に形成された薄膜ガイドとを含み、薄膜ガイドの厚みの分布又は密度の分布に従って音速分布が設定される。

【0012】本発明による音響光学チューナブルフィルタは、表面弾性波の励振手段を更に備えることができる。この場合、励振手段及び光導波路は表面弾性波の導波構造の概ね中央に位置することができる。あるいは、光導波路は表面弾性波の導波構造の概ね中央に位置し、励振手段は表面弾性波の導波構造の中央とは異なる位置に位置していてもよい。

【0013】励振手段は異なる周波数で発振する第1及び第2のインターディジタルトランスデューサを含むことができる。この場合、第1のインターディジタルトランスデューサにより励振される表面弾性波の伝搬方向と第2のインターディジタルトランスデューサにより励振される表面弾性波の伝搬方向は逆であることが望ましい。

[0014]

【発明の実施の形態】以下本発明の望ましい実施の形態を詳細に説明する。全図を通して実質的に同一の部分には同一の符号が付される。

【0015】図1は本発明を適用可能な音響光学チューナブルフィルタ(AOTF)の平面図である。このAOTFは、基板2と、基板2上に形成された光導波路4及び表面弾性波の導波構造6とを備えている。光導波路4は、入力光INが供給される第1の偏波ビームスプリッタ8と、第1及び第2の光パス10及び12と、非選択 40光OUT1及び選択光OUT2を出力する第2の偏波ビームスプリッタ14とを含む。

【0016】第1の偏波ビームスプリッタ8は、入力光INが供給される入力ポート8Aと、入力ポート8AにTMモードにより結合される出力ポート8Bと、入力ポート8AにTEモードにより結合される出力ポート8Cとを有している。ここでは、TMモードは紙面に平行な第1の偏波面により定義され、TEモードは紙面に垂直な第2の偏波面により定義される。第1の光パス10は出力ポート8Bに光学的に接続され、第2の光パス12

は出力ポート8Cに光学的に接続される。

【0017】第2の偏波ピームスプリッタ14は第1の 光パス10に光学的に接続される入力ポート14Aと第 2の光パス12に光学的に接続される入力ポート14B と出力ポート14C及び14Dとを有している。入力ポート14Aは出力ポート14C及び14DにそれぞれT Mモード及びTEモードにより結合され、入力ポート1 4Bは出力ポート14C及び14DにそれぞれTEモー ド及びTMモードにより結合される。偏波ピームスプリッタ8及び14の各々はX交差型光導波路により提供され得る。

【0018】表面弾性波の導波構造6は、光パス10及び12の入力端部近傍に形成されたインターディジタルトランスデューサ(IDT)16と、IDT16により発生された表面弾性波を導波するためのSAW(表面弾性波)ガイド18及び20と、表面弾性波を吸収する吸収体22とを含む。IDT16は、基板2上に形成された端子16A及び16Bと、端子16A及び16Bにそれぞれ接続されるくし型電極16C及び16Dとから構成される。くし型電極16C及び16Dは互い違いに配列される。

【0019】SAWガイド18及び20は光パス10及び12を挟むように形成されている。吸収体22は光パス10及び12の出力端部近傍に設けられている。

【0020】表面弾性波の導波構造6のこの構成によると、IDT16により発生された表面弾性波が光パス10及び12に沿って伝搬するので、光パス10及び12を伝搬する光と表面弾性波との相互作用を得ることができる。この相互作用によって、光パス10及び12の各30々を伝搬する光の特定波長成分に関して偏波面が回転し、偏波モードの変換が行われる。その結果、AOTFの機能が得られる。より特定的には次の通りである。

【0021】偏波ビームスプリッタ8の入力ポート8Aに供給された入力光INは、TMモード光とTEモード光とに分けられてそれぞれ第1の光パス10及び第2の光パス12に供給される。IDT16が駆動されていない場合には、これらTMモード光及びTEモード光の偏波モードは維持されて、第2の偏波ビームスプリッタ14に供給される。その結果、TMモード光及びTEモード光は偏波ビームスプリッタ14で偏波合成されて出力ポート14Cから出力される。

【0022】IDT16が特定周波数のRF信号により 駆動されると、その周波数並びに光パス10及び12の 複屈折によって決定される波長を有する光に関して、光 パス10及び12の各々で偏波モードの変換が行われ る。例えば、第1の光パス10に供給されたTMモード 光の特定波長成分はTEモードに変換され、一方、第2 の光パス12に供給されたTEモード光の特定波長成分 はTMモードに変換される。変換された各光は第2の偏 波ピームスプリッタ14で偏波合成されて出力ポート1

50

4 Dから出力される。

【0023】従って、入力光INが異なる波長を有する 複数の光信号を波長分割多重して得られたWDM信号光 である場合には、特定被長を有する光信号は選択光〇U T2として出力ポート14Dから出力され、特定波長以 外の波長の光信号は非選択光OUT1として出力ポート 14Cから出力される。従って、このAOTFの機能を 用いることによって、光信号のドロッピングが可能であ り、そのときのドロッピング波長を表面弾性波の周波数 により任意に変化させることができる。この動作は可逆 的である。従って、出力ポート14C及び14Dを入力 ポートとし、入力ポート8Aを出力ポートとすることに よって、光信号のアッディングが可能である。従って、 図1に示されるAOTFを用いることによって、光アッ ド/ドロップマルチプレクサの提供が可能になる。

【0024】尚、以下の説明では、基板2の厚み方向を x軸とし、互いに平行な光パス10及び12の長手方向 をy軸とし、x軸及びy軸に垂直な方向をz軸とする3 次元直交座標系を用いる。

【0025】図2の(a)及び(b)は本発明を適用可 能な他のAOTFの平面図である。このAOTFの光導 波路は、図2の(a)に示されるように、基板2上に形 成された直線状の光導波路26によって提供されてい る。 IDT16及び吸収体22は光導波路26上に形成 されており、SAWガイド18及び20は光導波路26 を挟むように設けられている。

【0026】ここでは、入力光INは光導波路26の偏 波モードに一致するように直線偏波として供給される。 供給された光は光導波路26を伝搬するのに従って表面 弾性波との相互作用によって特定の波長成分に関してモ ード変換が行われ、その結果得られた光は出力光〇UT として出力される。従って、出力光〇UTを図示しない 偏波ビームスプリッタに入力することにより、AOTF の機能が得られる。

【0027】SAWガイド18及び20間の距離が比較 的長い場合、表面弾性波がマルチモードで伝搬し、モー ド分散が生じることは前述した通りである。その結果、 図2の(a)に示されるように、低次のモードに関連し て所望のドロップ光が得られるだけでなく、高次のモー ドに関連して不所望な他チャネルのクロストークが生じ てしまう。

【0028】図3の(a)を参照すると、図2の(a) に示されるAOTFの改良例が示されている。ここで は、互いに方向性結合される表面弾性波の2つの導波構 造が得られるように、3つのSAWガイド28, 30及 び32が形成されている。 IDT16及び吸収体22は SAWガイド28及び30間の導波構造に関連して設け られており、光導波路26はSAWガイド30及び32 間の導波構造内に位置するように設けられている。その 結果、光と表面弾性波の重なりが図3の(a)に示され 50 用することができる。甚板2の表面にTi薄膜を製膜

るような分布を有するようになり、波長特性が改善され る。しかし、図3の(a)に示されるように、サイドロ ーブは原理的に18dBまでしか下がらず、更に改善す るには表面弾性波の伝搬方法を工夫する必要がある。

【0029】図4の(a)及び(b)は、本発明の原理 を説明するための図である。光ファイパのモード分散を 抑えるものとしてグレーデッドインデックス (GI) フ ァイパがある。GIファイパでは、断面方向の屈折率を 放物線状の分布にすることで、伝搬定数のモード依存性 を小さくしている。導波構造中を複数のモードに分かれ て伝搬するのは表面弾性波の場合も同様であり、マルチ モードの表面弾性波の導波構造の音速分布を概ね放物線 状(望ましくは厳密に放物線状)にすることでモード分 散を小さくすることができる。

【0030】即ち、図4の(a)に示されるように、表 面弾性波の伝搬方向に垂直な方向(2方向)について、 $n(z) = no^{2}[1 - (gz)^{2}]$ (no, gは定数) のような音速分布が得られるように弾性表面波を作製す る。こうすることにより、図4の(b)に示されるよう に、低次モードの表面弾性波と高次モードの表面弾性波 とがy方向にほぼ同じ速度で伝搬するようになるので、 モード分散が発生しない。その結果、伝搬中の信号波形 の劣化を抑えることができる。また、複数の伝搬モード の中心波長を同じにすることができる。更に、複数のモ ードで表面弾性波が伝搬するので、IDTで励起された 表面弾性波が効率よく導波構造に結合され、低電力化が 可能になるとともに、漏洩モードによる特性劣化を抑え ることができる。

【0031】図5の(a)及び(b)は本発明によるA OTFの実施形態を説明するための図である。この実施 形態では、光導波路26は、表面弾性波の導波構造WG における音速がもっとも小さくなる部分(即ち概ねェ方 向の中央)に一致するように設けられており、また、I DT16は光導波路26上に設けられている。導波構造 WGのy方向の長さ(作用長)は、導波構造WGの表面 弾性波に対するレンズ効果による焦点距離の概ね2倍に なるように設定されている。導波構造WGにおける表面 弾性波のパワーは図のように正弦波状の軌跡を描いて伝 搬し、焦点距離のところで全てのモードのパワーが ε 方 向の中心に集まる。その結果、図5の(b)に示される ように光と表面弾性波の重なりに重み付けがなされ、A OTFの特性(例えば波長特性)が改善される。

【0032】図6の(a), (b) 及び(c) は表面弾 性波の導波構造WGの製造方法の例を説明するための図 である。導波構造WGは、基板2と、基板2における音 速を変化させる拡散物質とを含むことができる。この場 合、拡散物質の濃度分布に従って表面弾性波の音速分布 ・を設定することができる。例えば、基板2がLiNbO 3である場合には、拡散物質としてTi(チタン)を採

7

し、これを熱拡散させることによって、導波構造WGを作製することができる。

【0033】 Ti薄膜が厚いほど拡散後の音速が速くなるので、図6の(a)に示されるように、図4の(a)の音速分布に対応した断面形状になるようにTi薄膜をエッチングして、熱拡散を実行するのが理想的である。しかしながら、Ti薄膜の厚み分布を正確に放物線状にするのは一般的には困難なことが多いので、図6の(b)に示されるように、Ti薄膜を段階的にエッチングしたり、図6の(c)に示されるように、矩形の細い 10 Ti薄膜を複数配置して、等価的に放物線状の分布にしてもよい。

【0034】図7の(a), (b)及び(c)は表面弾性波の導波構造WGの製造方法の他の例を説明するための図である。導波構造WGは、基板2と、基板2上に形成された薄膜ガイドTFとを含むことができる。この場合、薄膜ガイドTFの厚みの分布あるいは密度の分布に従って表面弾性波の音速分布を設定することができる。

【0035】基板2上に薄膜ガイドTFを形成することによって、その厚みに応じて音速が変化する。薄膜ガイ 20ドTFの厚みが大きくなるほど音速は小さくなるので、図7の(a)又は(b)に示されるように厚みの分布を設定し、あるいは、図7の(c)に示されるように薄膜ガイドTFの存在密度の分布を設定して、等価的に放物線状の音速分布を得ることができる。

【0036】図8の(a)及び(b)を参照すると、本発明によるAOTFの他の実施形態が示されている。この実施形態は、図5に示される実施形態と対比して、IDT16が表面弾性波の導波構造WGのz方向中央部からずれた位置に位置している点で特徴付けられる。この 30構成によると、光と表面弾性波の重なりの重み付けが図8の(b)に示されるように更に大きくなるので、波長特性をより改善することができる。

【0037】このように本発明の実施形態によると、光と表面弾性波の重なりの重み付けを大きくすることができるので、方向性結合を利用したAOTFに比べてサイドローブをより大きく抑圧することができる。

【0038】図9は本発明によるAOTFの更に他の実施形態を説明するための図である。この実施形態は、IDT及び表面弾性波の吸収体を2つずつ設けている点で40特徴付けられる。光導波路26における光の伝搬方向と同じ方向に伝搬する表面弾性波を励起するためのIDT16Aは光入力側に設けられており、光導波路6における光の伝搬方向と逆の方向に伝搬する表面弾性波を励起するためのIDT16Bは光出力側に設けられている。また、IDT16A及び16Bにそれぞれ対応して表面弾性波の吸収体22A及び22Bが設けられている。

【0039】例えば、IDT16Aは周波数f1,f3,f5,…の複数のRF信号により駆動され、IDT16Bは周波数f2,f4,f6,…の複数のRF信号を用いることり駆動される。このように複数のRF信号を用いることによって複数チャネルの波長を選択することができる。複数のRF信号を用いて1つのIDTを駆動する場合、そのIDTや吸収体での発熱が大きくなり、AOTFの信頼性が低下することがある。これに対して、図9の実施形態によると、2つのIDT16A及び16Bに複数のRF信号を分配して供給しているので、IDT16A及び16B並びに吸収体22A及び22Bでの発熱を抑制することができる。

[0040]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、良好な特性を得るのに適した衷面弾性波の導波構造を有する音響光学チューナブルフィルタの提供が可能になるという効果が生じる。本発明の特定の実施形態により得られる効果は以上説明した通りであるので、その説明を省略する。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明を適用可能な音響光学チューナブルフィルタ(AOTF)の平面図である。

【図2】図2の(a)及び(b)は本発明を適用可能な他のAOTFの平面図である。

【図3】図3の(a)及び(b)は図2の(a)及び(b)に示されるAOTFの改良例を説明するための図である。

【図4】図4の(a)及び(b)は、本発明の原理を説 明するための図である。

【図5】図5の(a)及び(b)は本発明によるAOT Fの実施形態を説明するための図である。

【図6】図6の(a), (b)及び(c)は表面弾性波の導波構造WGの製造方法の例を説明するための図である。

【図7】図7の(a), (b)及び(c)は表面弾性波 の導波構造WGの製造方法の他の例を説明するための図 である。

【図8】図8の(a)及び(b)は本発明によるAOTFの他の実施形態を説明するための図である。

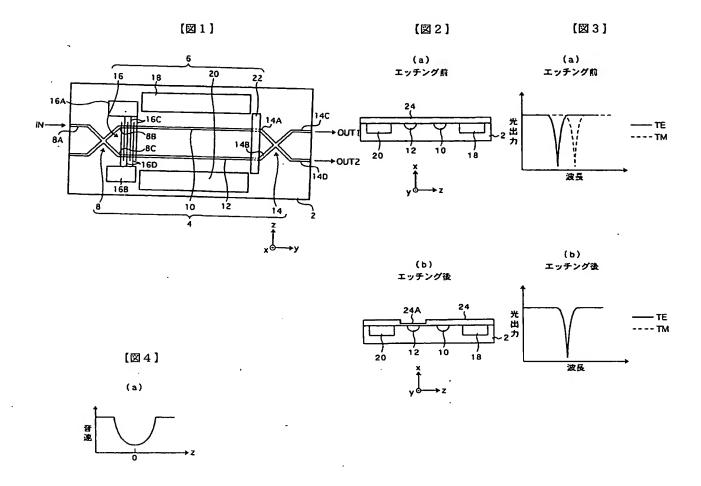
【図9】図9は本発明によるAOTFの更に他の実施形態を説明するための図である。

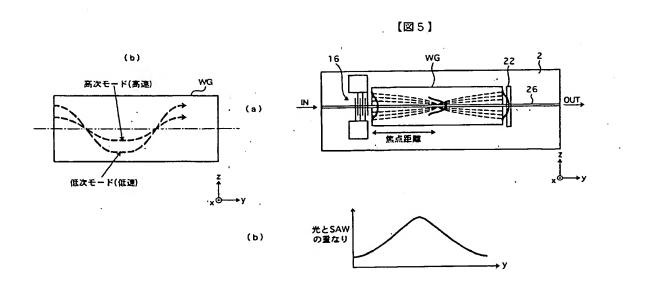
【符号の説明】

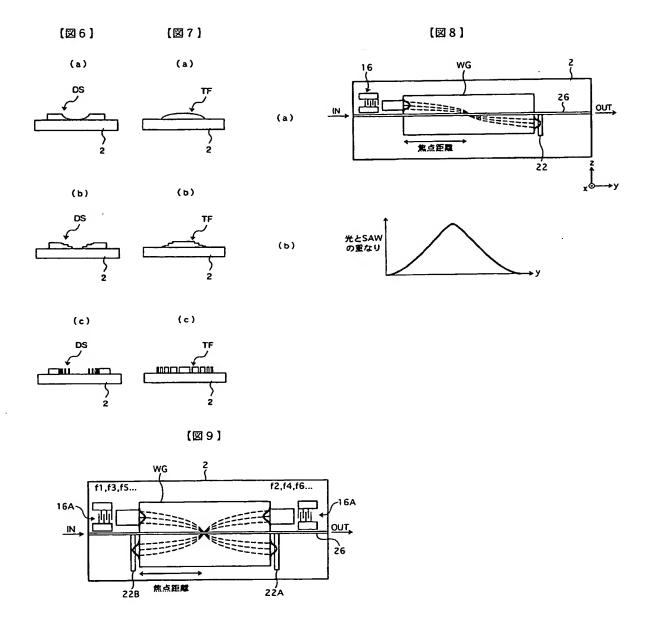
2 基板

16, 16A, 16B IDT (インターディジタルト ランスデューサ)

WG 表面弾性波の導波構造







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| ☐ BLACK BORDERS |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| OTHER. |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.